

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005258

International filing date: 23 March 2005 (23.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-093586
Filing date: 26 March 2004 (26.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 2 6 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 9 3 5 8 6

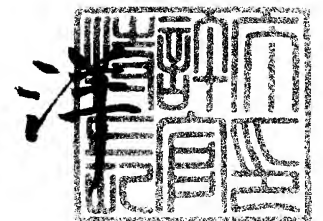
パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 0 9 3 5 8 6
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 株式会社吉野工業所

2 0 0 5 年 4 月 2 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 PJ022766
【提出日】 平成16年 3月26日
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】 B65D 23/02
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県松戸市稔台3 1 0 株式会社 吉野工業所 松戸工場内
 【氏名】 高田 誠
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県松戸市稔台3 1 0 株式会社 吉野工業所 松戸工場内
 【氏名】 舘野 恭徳
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都江東区大島3丁目2番6号 株式会社 吉野工業所内
 【氏名】 稲葉 淳一
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都江東区大島3丁目2番6号 株式会社 吉野工業所内
 【氏名】 早瀬 太之
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県伊勢原市三ノ宮3 8 0 株式会社 吉野工業所 基礎研
 究所内
 【氏名】 鈴木 正人
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県伊勢原市三ノ宮3 8 0 株式会社 吉野工業所 基礎研
 究所内
 【氏名】 須貝 昌弘
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県松戸市稔台3 1 0 株式会社 吉野工業所 松戸工場内
 【氏名】 今井 利男
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都江東区大島3丁目2番6号 株式会社 吉野工業所内
 【氏名】 服部 政夫
【特許出願人】
 【識別番号】 000006909
 【氏名又は名称】 株式会社 吉野工業所
【代理人】
 【識別番号】 100072051
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 杉村 興作
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 074997
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9808727

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

容器本体の内表面にガスバリア性の高い被膜を有する合成樹脂製の容器であって、
前記被膜は、少なくともガスバリア性膜と被覆膜とを交互に重ね合わせた２層の積層膜（ただし、容器本体の内表面に被覆膜が最初に配置される２層の積層膜は除く。）を有することを特徴とする高いガスバリア性を有する合成樹脂製容器。

【請求項 2】

前記ガスバリア性膜は酸化珪素を主成分とする酸化珪素化合物層であり、前記被覆膜は有機系珪素化合物層である請求項 1 記載の合成樹脂製容器。

【請求項 3】

前記積層膜の最外層に位置する被覆層は、水との接触角が $80 \sim 100^\circ$ になる撥水性を有する請求項 1 又は 2 記載の合成樹脂製容器。

【請求項 4】

前記ガスバリア性膜、被覆膜を構成する各層は、蒸着によって形成されたものである請求項 1 ～ 3 の何れかに記載の合成樹脂製容器。

【請求項 5】

前記ガスバリア性膜、被覆膜を構成する各層は、屈折率が $1.3 \sim 1.6$ の範囲である請求項 1 ～ 4 の何れかに記載の合成樹脂製容器。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 高いガスバリア性を有する合成樹脂製容器

【技術分野】

【０００１】

本発明は、ポリエチレンテレフタレート製ボトル（以下、PETボトルと言う。）に代表される合成樹脂製容器に関するものであり、該容器へのガスの透過、特に酸素ガスの透過を防止して内容物の品質の安定保持を図ろうとするものである。

【背景技術】

【０００２】

近年、清涼飲料や酒、油や醤油等を入れる容器には取り扱いが容易で廃棄、搬送、リサイクル等の観点から合成樹脂製のブロー容器が多用されるようになってきている。

【０００３】

ところで、この種の容器は、ガラス製の容器に比較して酸素ガスや炭酸ガスが透過するのが避けられないことから、内容物の品質を維持できる、いわゆる、シェルフライフが短いことが懸念されていた。

【０００４】

このような問題に対処した従来技術としては、ボトルの内面に蒸着あるいはスパッタリングによってガスバリア性の高い被膜（ SiO_x ）をコーティングしたものが提案されている（例えば特許文献１参照）。

【０００５】

【特許文献１】 特開２０００－１０９０７６号公報

【０００６】

上記従来技術にしたがう容器は、コーティングを施していない容器に比較して酸素バリア性を数倍以上向上させることができる。ところが、特に、 80°C を超えるような内容物を容器内に充填する場合に、容器が本来もっているガスバリア性の低下が避けられず（バリア膜にクラックが発生すると推測される）、この点に関する改善が求められていた。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００７】

本発明の課題は、高温の内容物を充填する場合においてもガスバリア性を高い状態のまま維持できる新規な合成樹脂製容器を提案するところにある。

【課題を解決するための手段】

【０００８】

本発明は、容器本体の内表面にガスバリア性の高い被膜を有する合成樹脂製の容器であって、

前記被膜は、少なくともガスバリア性膜と被覆膜とを交互に重ね合わせた２層の積層膜（ただし、容器本体の内表面に被覆膜が最初に配置される２層の積層膜は除く。）を有することを特徴とする高いガスバリア性を有する合成樹脂製容器である。

【０００９】

上記の構成になる容器において、ガスバリア性膜は酸化珪素を主成分とする酸化珪素化合物層とし、被覆層は有機系珪素化合物層とするのが好ましく、前記積層膜の最外層に位置する被覆層は、水との接触角が $80\sim 100^\circ$ になる撥水性を有するものが好ましい。

【００１０】

また、前記ガスバリア性膜、被覆膜を構成する各層は蒸着によって形成することができ、各層の屈折率は $1.3\sim 1.6$ の範囲にあるのが望ましい。

【発明の効果】

【００１１】

容器本体の内表面に、ガスバリア性膜、及び被覆膜を交互に少なくとも２層配置した積層膜を一つ設ける（ただし、容器本体の内表面に被覆膜が最初に配置される２層の積層膜は除く）ことにより、高温の内容物を充填しても容器のガスバリア性に悪影響を与える

ことはない。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

以下、図面を用いて本発明をより具体的に説明する。

図1は、二軸延伸ブロー成形によって成形されたポリエチレンテレフタレート樹脂（以下、PETボトルと言う。）製の容器の要部を断面について示した図である。

【0013】

図において1は容器本体を構成する壁部、2は壁部1の内表面に設けられ容器内又は容器外へのガス（特に酸素ガスや炭酸ガス等）の透過を防止するバリア性の高い被膜である。

【0014】

図1において被膜2は酸化珪素化合物（ SiO_X ）を主成分とし壁部1に隣接して配置される酸化珪素化合物層（主にガスの透過を防止するバリア性を有する層）2aと、酸化珪素化合物層2aの表面に位置する有機系珪素化合物層2bからなっている。

【0015】

高いガスバリア性を有する前記酸化珪素化合物層2aと、前記有機系珪素化合物層2bを交互に設ける（ただし、有機系珪素化合物層2bが壁部1に最初に隣接しその表面に酸化珪素化合物層2aが位置する2層の積層膜は除く）ことによって、容器内に高温の内容物を充填してもガスバリア性は高い状態のまま維持される。

【0016】

被膜2を構成する層のうち、酸化珪素化合物層2aは酸化珪素（ SiO_X ）化合物と少なくとも珪素、炭素、水素、酸素からなる化合物（酸化珪素を主体とする層）にて構成され、有機系珪素化合物層2bは少なくとも珪素、炭素、水素、酸素からなる化合物にて構成される。

【0017】

上記の酸化珪素化合物層2aは水との接触角が $20 \sim 40^\circ$ の範囲にあるのに対して、上記有機系珪素化合物層2bは水との接触角は $80 \sim 100^\circ$ であり高い撥水性を有する膜となる。屈折率は全ての層について1.3～1.6の値を有する。

【0018】

図2は容器本体の壁部1と酸化珪素化合物層2aとの間に別個に有機系珪素化合物層2cを配置した本発明にしたがう他の実施の形態を示したものである。有機系珪素化合物層2cは少なくとも珪素、炭素、水素、酸素からなる化合物にて構成されるもので、かかる有機系珪素化合物層2cを介在させることで、該有機系珪素化合物層2cを有しない2層膜の場合よりも高いガスバリア性を示すことが可能になる。その理由は、酸化珪素化合物層2aと容器本体のポリエチレンテレフタレートとの密着性が低く、外層となる有機系珪素化合物層2bの成膜時の衝撃等により、酸化珪素化合物層2aにクラック等が発生しやすくなることが原因であると推測される。

【0019】

上記の酸化珪素化合物層2a、有機系珪素化合物層2b、2cは成膜工程において、ガス種、ガス流量及び高周波（RF）出力を適宜に調整することで、一回の処理で種々の膜を形成することができるもので、この点についてはとくに限定されない。

【0020】

また、ガスバリア性膜、被覆膜は前記構成のようにそれぞれ単一の膜であってもよいし複数の層を積層した積層膜であってもよく、この点についても限定されることはない。

【実施例1】

【0021】

PETボトル（耐熱化を図ったボトル）の内表面に高周波パルスを用いたプラズマCVD（パルス放電条件：ON（0.1sec）、OFF（0.1sec））により被膜を被成して酸素バリア性（酸素透過及び水分透湿度）について調査を行った。

【0022】

表 1 に、P E T（内壁部）／有機系珪素化合物層／酸化珪素化合物層／有機系珪素化合物層からなる積層膜を有するボトルの結果を、表 2 に、酸化珪素化合物層のみを設けたボトルの結果を、表 3 に、P E T（内壁部）／有機系珪素化合物層／酸化珪素化合物層からなる積層膜を有するボトルの結果を、さらに、表 4 に、P E T／酸化珪素化合物層／有機珪素化合物層からなる積層膜を有するボトルの結果をそれぞれ示す。

【 0 0 2 3 】

なお、表中の「D E P O」は放電時間（例えば 8 の場合はパルス放電 8 sec の意）であり、「H M D S O」はヘキサメチルジシロキサンであり、ガス流量の「s c c m」は 0 ° C、1 気圧の状態、1 分間に流れるガス量（c c）である。また、「原料ガスの組成比」は H M D S O、酸素、窒素、アルゴン等のガスが混合された状態での比であり、「透湿度 4 0 ° c - 7 5 % R H」は保管環境の温度と相対湿度であり、「B I F」は未成膜品と比較したバリア性改良率（Barrier Improvement Factor）である。

【 0 0 2 4 】

表 1

試験項目	成 膜 条 件											膜厚 (Å)	接触 角 θ (°)	酸 素 透 過			透湿度40℃- 75%RH		備考
	3層成膜	RF出力 (w)	DEPO(sec)	ガス流量(sccm)		原料ガスの組成比(%)								cc/day・本	BIF	g/day・本	BIF		
				HMDSO	酸素	アルゴン	Si	O	C	H	Ar								
3層の 積層膜	1層目	300	8	20.0	2	20	7	4	21	64	4	95.6	未充填	0.0019	10.8	0.0235	1.79	適合例	
	2層目	450	12	5.0	20	—	6	26	17	51	0		91℃ 充填後	0.0024	8.6	0.0320	1.31		
	3層目	300	8	20.0	—	20	7	4	21	64	4								

表 2

試験項目	成 膜 条 件										膜厚 (Å)	接触 角 θ (°)	酸 素 透 過			透湿度40℃-75% RH			備考
	RF出力 (w)	DEPO (sec)	ガス流量 (sccm)		原料ガスの組成比 (%)														
			HMDSO	酸素	アルゴン	Si	O	C	H	Ar				cc/day・本	BIF	g/day・本	BIF		
単層膜 (酸化珪素 化合物層)	—	450	12	5.0	20	—	6	26	17	51	0	215	30.0	未充填 91℃充填 後	0.0016	13.3	0.0331	1.28	比較例
															0.0149	1.4	0.0408	1.03	

表 4

試験項目	成 膜 条 件										膜厚 (Å)	接触 角 θ (°)	酸 素 透 過			透過度40℃-75% RH		備考	
	2層成膜	RF出力 (w)	DEPO(sec)	ガス流量(sccm)			原料ガスの組成比(%)						cc/day・本	BIF	g/day・本	BIF			
				HMDSO	酸素	アルゴン	Si	O	C	H							Ar		
** 2層 積層膜	1層目	450	12	5.0	20	—	6	26	17	51	0	634	93.5	未充填	0.0076	2.7	—	—	適合例
	2層目	300	8	20.0	—	20	7	4	21	64	4			91℃充填 後	0.0086	2.5	—	—	

**酸化珪素層 + 有機系珪素層

【 0 0 2 8 】

図 3 は表 1 ～ 4 の酸素透過と B I F を比較して示した図である。

【 0 0 2 9 】

図 3 より明らかなように、本発明にしたがう容器（適合例）においては、91° C の内容物を充填しても熱による影響はほとんどなく高いバリア性が維持されることが確認できた。

【産業上の利用可能性】

【 0 0 3 0 】

高温充填を行っても高いガスバリア性を有する合成樹脂製容器が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 3 1 】

【図 1】 本発明にしたがう容器の要部の断面を示した図である。

【図 2】 本発明にしたがう他の容器の要部の断面を示した図である。

【図 3】 酸素透過及び B I F の値を比較して示したグラフである。

【符号の説明】

【 0 0 3 2 】

1 壁部

2 被膜

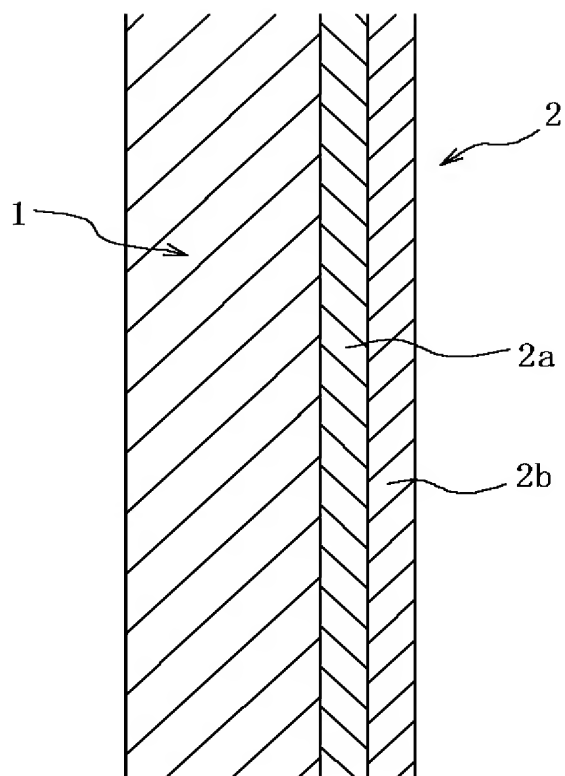
2 a 酸化珪素化合物層

2 b 有機系珪素化合物層

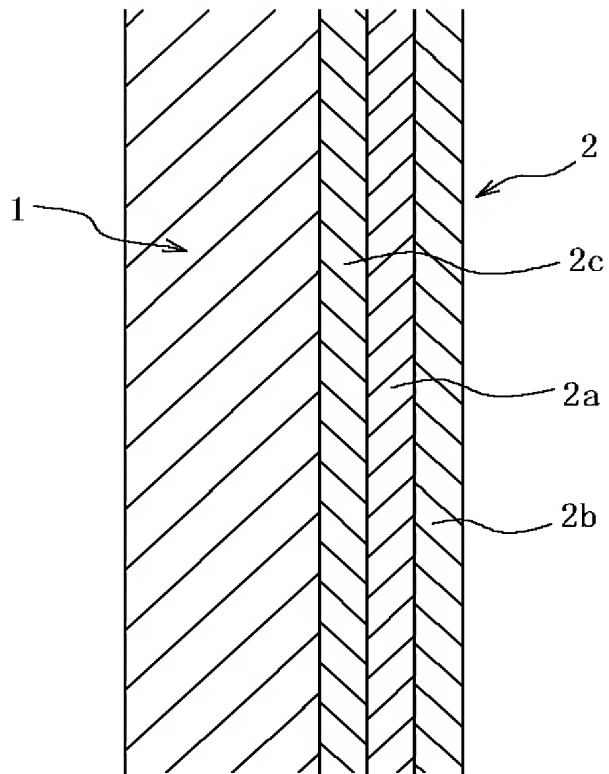
2 c 有機系珪素化合物層

【書類名】 図面

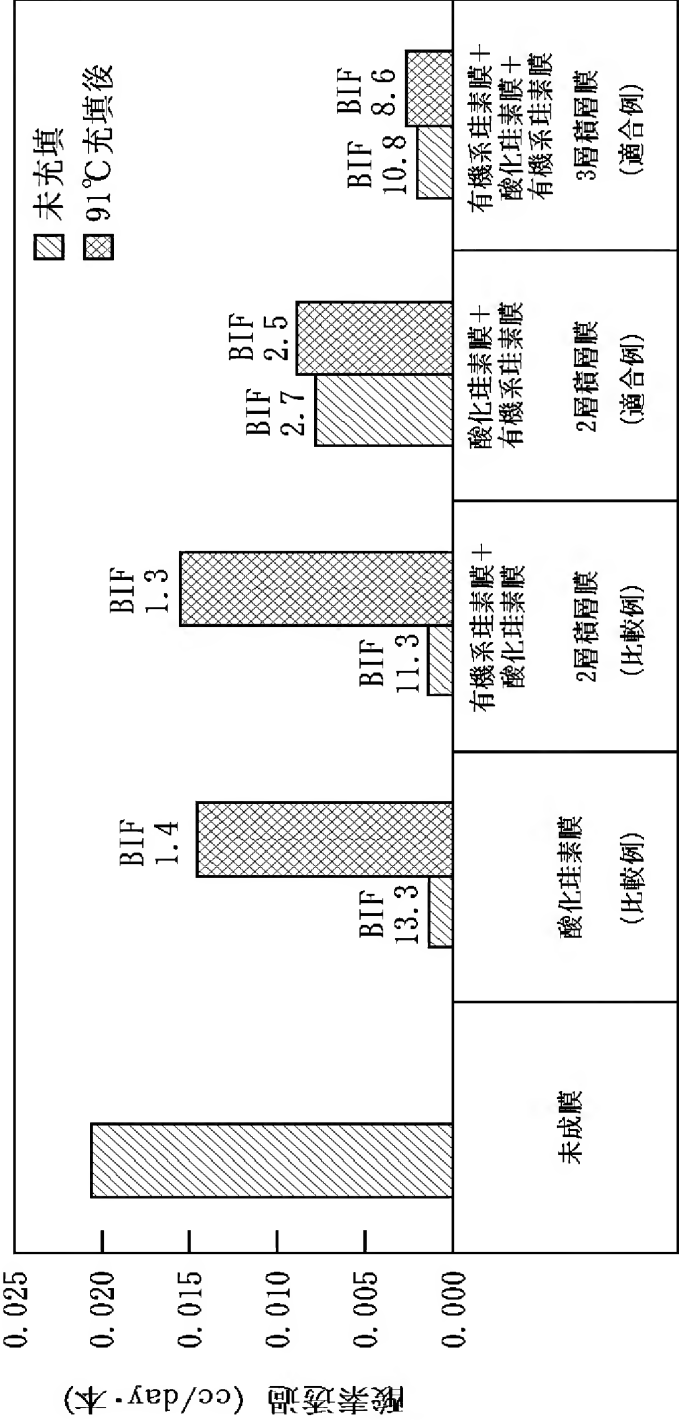
【図 1】



【図 2】



【図 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 容器内に充填する内容物の温度の如何にかかわらず高く高いガスバリア性を保持できる合成樹脂製容器を提案する。

【解決手段】 容器本体の内側にガスバリア性の高い被覆を有する合成樹脂製の容器において、前記被覆（２）を、少なくともガスバリア性膜（２ a）と被覆膜（２ b）とを交互に重ね合わせた２層の積層膜（ただし、容器本体の内表面に被覆膜（２ c）が最初に配置される２層の積層膜は除く。）にて構成する。

【選択図】 図 1

出願人履歴

0 0 0 0 0 6 9 0 9

19900823

新規登録

東京都江東区大島3丁目2番6号

株式会社吉野工業所